# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA SCUOLA POLITECNICA



Corso di Studi in Ingegneria Elettronica

## Progetto e simulazione di un circuito Full Adder TSPC

Alessio Caligiuri, Emanuele Anfuso

### Indice

1	Introduzione	1		
2	Analisi 2.1 Il modello MOS			
3	Progettazione 3.1 Dimensionamento dei transistor			
4	Simulazione			
5	Conclusioni finali			

### Introduzione

page header

#### Analisi

#### 2.1 Il modello MOS

In Fig. 2.1 il simbolo per un NMOS.

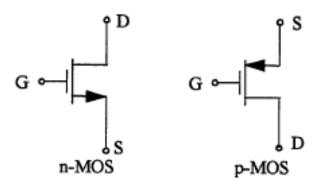


FIGURA 2.1: Simbolo NMOS (a sinistra) e PMOS (a destra)

L'Eq. 2.1 descrive il comportamento di un MOS in zona di saturazione.

$$I_D = \frac{1}{2}\mu_n C'_{ox} \frac{W}{L} (V_{gs} - V_{th})^2$$
(2.1)

L'Eq. 2.2 è la relazione che consente di ricavare il rapporto d'aspetto necessario affinché il condensatore sia caricato/scaricato nel tempo desiderato.

$$\frac{W}{L} = \begin{cases}
\frac{2C_L V_{DD}}{\tau \mu_n C'_{ox} (V_{DD} - V_{thn})^2} & NMOS \\
\frac{2C_L V_{DD}}{\tau \mu_p C'_{ox} (V_{DD} - |V_{thp}|)^2} & PMOS
\end{cases}$$
(2.2)

Analisi 3

#### 2.2 Il Full Adder TSPC

### Progettazione

#### 3.1 Dimensionamento dei transistor

In Tab. 3.1 le dimensioni ottenute per ciascun transitor.

Id MOS	Rapporto d'aspetto	$W(\mu m)$	$L(\mu m)$
1	30	3.24	0.12
2	12	2.24	0.12

Tabella dimensioni MOS

#### 3.2 Layout fisico

### Simulazione

page header

### Conclusioni finali

page header

# Bibliografia